

研究課題名 (研究番号)	植込み型心臓電気デバイス治療に関する登録調査 -New Japan Cardiac Device Treatment Registry 2023(New JCDTR2023)-
当院の研究責任者 (所属)	村上 央 (中京病院 循環器内科)
本研究の目的	本邦におけるCIEDs治療の実態(植込み実施機関数、植込み術者数、疾患分類、患者背景、植込み適応、植込みデバイス機種、合併症割合、経過等)の把握を目的に、大規模データベースを構築する。そのうえで、CIEDs治療の有益性・安全性およびリスクを明らかにし、CIEDs治療の適正を検討する。
調査データ 該当期間	前向き部分:2023年4月1日～2028年3月31日 後ろ向き部分:2006年1月1日～2023年3月31日
研究の方法 (使用する試料等)	●対象となる患者さま 全国のCIEDs植込み実施機関において、CIEDs治療が実施された患者 ●利用する情報 ①植込み時:年齢、性別、植込み施行日・デバイスの種類など 基礎項目、身長、体重、基礎心疾患などの患者背景情報、植込み時の併用薬剤、植込み時の状況 ②経過観察:1年ごとに観察(イベント)・死亡・経過観察不能・頻拍治療中止の有無
試料/情報の 他の研究機関への提供 および提供方法	①倫理審査を終えた本研究計画書を既存試料・情報の提供のみを行うものが所属する各機関に送付し、対象とする患者の情報提供の許可を機関の長から得る。②既存試料・情報の提供のみを行うものが所属する各機関では、CIEDs医療が実施された患者の診療目的で収集された既存情報を抽出し、日本不整脈心電学会HP内の本研究症例登録ページを介して提供する
個人情報の取り扱い	利用する情報から氏名や住所等の患者さまを直接特定できる個人情報は削除致します。また、研究成果は学会等で発表を予定していますが、その際も患者さまを特定できる個人情報は利用しません。
本研究の資金源 (利益相反)	本研究に関連し開示すべき利益相反関係にある企業等はありません。
お問い合わせ先	電話:052-691-7151 担当者:循環器内科 村上 央
備考	